

平成20年度 粒子・流体プロセス部会技術賞候補推薦募集

平成20年度の粒子・流体プロセス部会技術賞候補の推薦を募集いたします。

1. 目的

粒子・流体プロセス部会では、粒子・流体プロセスに関連した技術に関して特にすぐれた業績のあった者を表彰することによりその成果を讃えるとともに本部会会員の意識の高揚をはかることを目的として粒子・流体プロセス部会技術賞を設けます。

2. 推薦対象

粒子・流体プロセスに関連した新規性、有用性の高い技術で、実用化あるいは実用化に近い段階まで達しており、その実用化により社会的にインパクトの大きな装置、システム、プラントなどの開発に貢献した者とし、その基本原理の発明者、あるいは開発者の個人または5名以内の共同研究・開発者に授与します。ただし、受賞候補者の中には本部会会員（個人会員・法人会員・特別会員）を含む必要があります。

3. 対象とする期間

主として過去1年間に公表された技術を対象とします。ただし、長期にわたる技術開発や特別の事由がある場合はこの限りではありません。

4. 応募方法

応募は粒子・流体プロセス部会会員（個人会員・法人会員・特別会員）の推薦によりますが、自薦・他薦は問いません。

5. 提出書類

推薦者は所定の用紙に記入し、粒子・流体プロセス部会技術賞担当幹事*へ提出して下さい。また、推薦された候補者は、対象となる技術の説明書を作成し、印刷物もしくは電子ファイルにつきましても技術賞担当幹事へ郵送もしくは電子メールの添付として提出して下さい。説明書は、A4用紙3枚以内とします。また、参考になる資料(対外発表のコピーなど)があれば、5部添付してください。E-mailによる提出の場合はpdfファイルとしても結構です。

*11/10日付けで送った案内では部会長に提出することになっていましたが、今年度は担当幹事が取りまとめた後に部会長に転送します。

6. 応募締切

平成20年12月19日(金)必着

7. 問い合わせ先・提出先

〒305-8569 茨城県つくば市小野川16-1
産業技術総合研究所エネルギー技術研究部門
幡野 博之（技術賞担当幹事）
E-mail: h.hatano@aist.go.jp

不明な点は、部会技術賞担当幹事（幡野 博之 Tel 029-861-8071,8214 Fax 029-861-8214, 8209 h.hatano@aist.go.jp）へお問い合わせ願います。

「粒子・流体プロセス部会技術賞」受賞候補者推薦用紙

提出期限：2008年12月19日(金)

1. 業績名称：
2. 受賞候補者氏名，勤務先，役職名： 代表者 共同研究者 共同研究者 共同研究者 共同研究者
3. 受賞候補代表者所属，連絡先（住所，Tel&Fax, e-mail）
4. 分野（該当分野に ）： A.熱物質流体力学 B.流動層 C.気泡塔 D.ミキシング技術 E.粉体プロセス
5. 推薦理由（300～400字程度）(A4用紙にまとめ、添付してください)
6. 推薦者氏名，所属，連絡先（住所，Tel&Fax, e-mail）